

プラズマ・サーモ・ジャパン株式会社

R&D向け成膜・エッチングシステム

第83回応用物理学会秋季学術講演会ランチョンセミナー

「ICP-CVD/ICP-RIEマルチシステムによる 低温 μ -Si TFT試作」

ICP-CVD/ICP-RIEとして使用可能なCorial社(Plasma Therm Europe)の誘導結合プラズマシステムCorial 210D。セミナーでは、 μ -Si薄膜トランジスタ(TFT)の試作品製造にCorial 210Dを使用。更に、試作したN型またはP型のTFTの電気的特性評価結果を紹介致します。

- 日時: 2022年9月21日(水) 12:20~ 13:00
- 会場: A307



 **Plasma-Therm**